(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

特許第6762997号 (P6762997)

(45) 発行日 令和2年9月30日(2020.9.30)

(24) 登録日 令和2年9月11日(2020.9.11)

(51) Int.Cl.			FI				
CO1B 3	32/168	(2017.01)	CO1B	32/168			
B82Y 4	40/00	(2011.01)	B82Y	40/00			
BO1J 2	23/745	(2006.01)	B O 1 J	23/745	M		
BO1J 2	23/75	(2006.01)	B O 1 J	23/75	M		
BO1J 2	23/755	(2006.01)	BO1J	23/755	M		
						請求項の数 2	(全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2018-165290 (P2018-165290)

(22) 出願日 平成30年9月4日(2018.9.4)

(65) 公開番号 特開2019-127431 (P2019-127431A)

(31) 優先権主張番号 201810064117.4

(32) 優先日 平成30年1月23日 (2018.1.23)

(33) 優先権主張国・地域又は機関

中国(CN)

||(73)特許権者 598098331

ツィンファ ユニバーシティ

中華人民共和国 ベイジン 100084

, ハイダン ディストリクト

|(73)特許権者 500080546

鴻海精密工業股▲ふん▼有限公司

HON HAI PRECISION I NDUSTRY CO., LTD.

台湾新北市土城區中山路66號

66, Chung Shan Road, Tu-Cheng New Taipei

,236 (TW) (74)代理人 110002262

TRY国際特許業務法人

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】多層カーボンナノチューブの酸化方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも一本の多層カーボンナノチューブを提供する第一ステップと、

炭酸ガスを加熱炉に導入して、加熱炉に純粋な炭酸ガスのみを満たし、前記少なくとも

一本の多層カーボンナノチューブを前記加熱炉に入れ且つ加熱する第二ステップと、

前記加熱炉を850 ~950 に加熱し、前記少なくとも一本の多層カーボンナノチ

ューブを前記炭酸ガスで酸化する第三ステップと、

を含み、

前記少なくとも一本の多層カーボンナノチューブの長さは300μm以上であり、前記第三ステップにおいて、多層カーボンナノチューブの管壁の複数の異なる位置が連続的に剥離され、パターン化の多層カーボンナノチューブが形成されることを特徴とする多層カーボンナノチューブの酸化方法。

【請求項2】

<u>前記少なくとも一本のパターン化の多層カーボンナノチューブの表面はC-O単結合の</u>みを有することを特徴とする請求項1に記載の多層カーボンナノチューブの酸化方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[00001]

本発明は、多層カーボンナノチューブの酸化方法に関するものである。

【背景技術】

[0002]

従来技術では、リチウム硫黄電池の分野のようないくつかの分野のニーズを満たすために、炭素材料を酸化することがしばしば必要である。炭素材料はメソポーラスカーボン、グラフェン、カーボンナノチューブ(CNTs)、炭素球などである。その中で、カーボンナノチューブは、そのオープンセル構造、高い導電率、及び一次元の柔軟性のあるナノ構造を有するために、最も有望な炭素材料と見なされている。

[0003]

現在、カーボンナノチューブは濃硫酸や濃硝酸で酸化され、酸化されたカーボンナノチューブの表面には多くの酸素含有官能基が分布し、これらの酸素含有官能基は負電荷に帯電し、隣接するカーボンナノチューブの表面の負電荷が静電反発を起こし、カーボンナノチューブ間の分散を向上させる。しかし、酸でカーボンナノチューブを酸化する方法は、しばしば液体を加熱する必要があり、安全ではなく、生じる廃液は腐食性を有する。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

本発明の目的は、前記課題を解決して、腐食性の液体を生じない多層カーボンナノチューブの酸化方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

[0005]

本発明の多層カーボンナノチューブの酸化方法は、少なくとも一本の多層カーボンナノチューブを提供する第一ステップと、炭酸ガスを加熱炉に導入して、少なくとも一本の多層カーボンナノチューブを加熱炉に入れ且つ加熱する第二ステップと、加熱炉を850~950 に加熱し、少なくとも一本の多層カーボンナノチューブを前記炭酸ガスで酸化する第三ステップと、を含む。

[0006]

本発明の多層カーボンナノチューブの酸化方法では、第三ステップにおいて、少なくとも一本の多層カーボンナノチューブを炭酸ガスで酸化する工程で、少なくとも一本の多層カーボンナノチューブの管壁の少なくとも一部を連続的に剥離し、少なくとも一本の多層カーボンナノチューブの直径を減少させる。

[0007]

本発明の多層カーボンナノチューブの酸化方法では、少なくとも一本の多層カーボンナノチューブの管壁の少なくとも一部を連続的に剥離した後に、少なくとも一本の多層カーボンナノチューブの表面に複数の C - O 単結合が形成される。

【発明の効果】

[0008]

従来の技術と比べて、本発明の多層カーボンナノチューブの酸化方法は、以下の利点を有する。本発明の多層カーボンナノチューブを酸化する方法は、炭酸ガスの弱い酸化特性を利用して多層カーボンナノチューブを酸化して、非液相での簡単且つ迅速な酸化反応を行う。溶媒腐食の必要がなく、腐食性の液体を生じない。

【図面の簡単な説明】

[0009]

【図1】実施例1の多層カーボンナノチューブの酸化方法のフローチャートである。

【図2】900 で炭酸ガスが多層カーボンナノチューブを酸化する構造の概略図である

【図3】炭酸ガスで酸化された後に、多層カーボンナノチューブの管壁を完全に剥離する ことを示す図である。

【図4】炭酸ガスで酸化された後に、多層カーボンナノチューブの一部を剥離することを示す図である。

【図5】炭酸ガスで酸化された多層カーボンナノチューブの透過電子顕微鏡写真である。

【図6】空気で酸化された多層カーボンナノチューブの透過電子顕微鏡写真である。

10

20

30

40

【図7】炭酸ガスで酸化された多層カーボンナノチューブ及び空気で酸化された多層カーボンナノチューブの熱重量分析曲線の比較図である。

【図8】未処理の多層カーボンナノチューブ、炭酸ガスで酸化された多層カーボンナノチューブ及び空気で酸化された多層カーボンナノチューブのラマンスペクトルの比較図である。

【図9】未処理の多層カーボンナノチューブ、炭酸ガスで酸化された多層カーボンナノチューブ及び空気で酸化された多層カーボンナノチューブの赤外吸収スペクトルの比較図である。

【図10】未処理の多層カーボンナノチューブ、炭酸ガスで酸化された多層カーボンナノチューブ及び空気で酸化された多層カーボンナノチューブを同じ条件でそれぞれ試験して得られたゼータ(zeta)電位図である。

【発明を実施するための形態】

[0010]

以下、本発明の多層カーボンナノチューブの酸化方法の実施形態について説明する。以下の各実施形態において、同じ部材は同じ記号で標示する。

[0011]

(実施例1)

実施例1は多層カーボンナノチューブの酸化方法を提供する。多層カーボンナノチューブの酸化方法は、以下の工程を含む。

S1、少なくとも一本の多層カーボンナノチューブを提供する。

S2、炭酸ガスを加熱炉に導入して、少なくとも一本の多層カーボンナノチューブを加熱炉に入れ且つ加熱する。

S3、加熱炉を850~950 に加熱し、少なくとも一本の多層カーボンナノチューブを炭酸ガスで酸化する。

[0012]

ステップ(S1)において、少なくとも一本のカーボンナノチューブの長さ及び直径は制限されない。好ましくは、各カーボンナノチューブの高さは50μm以上である。

[0013]

少なくとも一本の多層カーボンナノチューブは、一本の多層カーボンナノチューブを含んでもよく、又は複数の多層カーボンナノチューブを含んでもよい。少なくとも一本の多層カーボンナノチューブは、複数の多層カーボンナノチューブを含む場合、複数の多層カーボンナノチューブは、種々の方向に無秩序に配列されてもよく、互いに平行であっても同じ方向に延伸されてもよい。同じ方向に延伸する複数の多層カーボンナノチューブは、一本の多層カーボンナノチューブであってもよく、又は複数の多層カーボンナノチューブであってもよい。複数の多層カーボンナノチューブは、分子間力によって端と端で接続される。

[0014]

本実施例において、複数の多層カーボンナノチューブは、超配列カーボンナノチューブアレイから得られる。該超配列カーボンナノチューブアレイは互いに平行し、基板に垂直になるように成長する複数の多層カーボンナノチューブからなる。各多層カーボンナノチューブの高さは300µmである。

[0015]

超配列カーボンナノチューブアレイの製造方法は、化学気相堆積法を採用する。超配列カーボンナノチューブアレイの製造方法は次のステップを含む。ステップ(a)において、平らな基板を提供する。該基板はp型のシリコン基板、n型のシリコン基板及び酸化層が形成されたシリコン基板のいずれか一種である。本実施例においては、4インチのシリコン基板を選択することが好ましい。ステップ(b)において、基板の表面に均一に触媒層を形成する。該触媒層の材料は鉄、コバルト、ニッケル及びこれら2種以上の合金のいずれか一種である。ステップ(c)において、触媒層が形成された基板を700 ~900 の空気によって30分~90分間アニーリングする。ステップ(d)において、アニ

10

20

30

40

ーリングされた基板を反応炉に置き、保護ガスによって 500 ~ 740 の温度で加熱した後カーボンを含むガスを導入して、 5分 ~ $30分間反応させて、超配列カーボンナノチューブアレイ(Superaligned array of carbon nanot ubes)を成長させる。このカーボンナノチューブアレイが成長する高さは <math>200\mu$ m ~ 400μ m である。成長の条件を制御することによって、超配列カーボンナノチューブアレイは、例えば、アモルファスカーボン及び残存する触媒である金属粒子などの不純物を含まなくなる。

[0016]

ステップ(S2)において、加熱炉は密閉容器であり、例えば、管状炉又はマッフル炉であってもよい。加熱炉に炭酸ガスを満たす。好ましくは、加熱炉は炭酸ガスのみを含有する。本実施例において、少なくとも一本の多層カーボンナノチューブを加熱炉中に置いて、加熱炉に純粋な炭酸ガスのみを満たす。

[0017]

ステップ(S3)において、加熱炉の加熱時間は制限されない。加熱炉を加熱する工程は以下の通りである。特定の速度で加熱炉を温度850~950 まで加熱し、その温度に維持して加熱し続ける。好ましくは、温度850~950 で加熱炉を維持する加熱時間は10分間~90分間である。温度850~950 で加熱炉を加熱する場合、加熱炉における多層カーボンナノチューブの質量損失は20%より少ない。温度850~950 で多層カーボンナノチューブは炭酸ガスで酸化される。本実施例において、炭酸ガス中、炉は、温度が900 に達するまで毎分30 の速度で加熱され、900 で60分間加熱された。

[0018]

加熱中、炭酸ガスは、多層カーボンナノチューブの表面における炭素原子と酸化還元反応を起こし、一酸化炭素を生成する。多層カーボンナノチューブの管壁を連続的に剥離して、多層カーボンナノチューブの質量損失を引き起こす。一つの例において、多層カーボンナノチューブの質量損失を引き起こす。一つの例において、多層カーボンナノチューブが三層である場合、多層カーボンナノチューブの外壁の一部が剥離される。図3を参照すると、多層カーボンナノチューブの一層の管壁又は二層の管壁が完全に剥離される。図4を参照すると、多層カーボンナノチューブの管壁の一部が剥離され、パターン化のカーボンナノチューブが形成される。連続的に剥離される管壁は片状構造体である。片状構造体の形状は、炭酸ガス反応の時間及び加熱温度によって決定される。好ましくは、片状構造体の厚さは1nm~3nmであり、その長さは50nm以上である。

[0019]

多層カーボンナノチューブの長さが長い場合、例えばその長さが 300μ m以上である場合、酸化中に、多層カーボンナノチューブチューブの管壁の複数の異なる位置が連続的に剥離され、パターン化の多層カーボンナノチューブチューブが形成される。酸化プロセスは、多層カーボンナノチューブの管壁を完全に剥離することは容易ではない。これにより、多層カーボンナノチューブの管壁を完全に剥離することを実現するために、多層カーボンナノチューブの長さは 100μ m以下であることが好ましい。さらに好ましくは、多層カーボンナノチューブの長さは 50μ m以下である。

[0020]

炭酸ガス自体は弱い酸化剤であるため、多層カーボンナノチューブが酸化されるプロセスにおいて、多層カーボンナノチューブの長さ方向に沿ってカーボンナノチューブ管壁を酸化して剥離する傾向が強い。これにより、多層カーボンナノチューブ自体の構造に大きなダメージを与えることはなく、剥離される管壁は片状構造体である。官能基の観点から説明すると、多層カーボンナノチューブの管壁が剥離される位置に複数の炭素・酸素単結合の官能基が出現する。本実施例において、多層カーボンナノチューブの管壁が連続的に剥離された後、多層カーボンナノチューブの表面には複数の炭素・酸素単結合のみが含まれる。

10

20

30

40

[0021]

多層カーボンナノチューブの管壁を連続的に剥離した後、多層カーボンナノチューブの表面は炭素・酸素単結合の官能基のみを有し、且つ負電荷を有する。炭素・酸素単結合官能基は、水酸基又はフェノール基等であってもよい。多層カーボンナノチューブの管壁の酸化欠陥は均一であるため、多層カーボンナノチューブに担持される官能基及び負電荷も均一である。

[0022]

本発明は、炭酸ガスで多層カーボンナノチューブを酸化する方法及び空気で多層カーボンナノチューブを酸化する方法をさらに比較する。

[0023]

(実験例1)

多層カーボンナノチューブを純粋な炭酸ガス中に置いて、炉の温度が900 に達するまで毎分30 の速度で多層カーボンナノチューブを加熱し、900 で60分間多層カーボンナノチューブを加熱する。

[0024]

(比較例1)

多層カーボンナノチューブを空気中に置いて、炉の温度が550 に達するまで毎分30 の速度で多層カーボンナノチューブを加熱し、550 で60分間多層カーボンナノチューブを加熱する。

[0025]

実験例1と比較例1とを比較すると、酸化ガス、酸化温度及び酸化時間が異なる。

[0026]

図5は炭酸ガスで酸化された多層カーボンナノチューブを示す図である。図6は空気で酸化された多層カーボンナノチューブを示す図である。図5に示すように、炭酸ガスで酸化された多層カーボンナノチューブの構造は、深刻な損傷を受けていない。図5及び図6を比較して分かるように、炭酸ガスで酸化された多層カーボンナノチューブの管壁は連続的に剥離され、多層カーボンナノチューブの表面は孔が形成されていない。酸素は強い酸化性を有するため、空気で酸化された多層カーボンナノチューブの表面の一部が大きく変形して孔が形成される。

[0027]

図7は、炭酸ガスで酸化された多層カーボンナノチューブ及び空気で酸化された多層カーボンナノチューブの熱重量分析曲線の比較図である。この図では、室温でカーボンナノチューブの質量百分率が100wt%であることを定義する。図7に示すように、空気で酸化された多層カーボンナノチューブは温度651~763 で大きな質量損失があり、多層カーボンナノチューブは温度1009~1154 で大きな質量損失があり、多層カーボンナノチューブは温度1009~1154 で大きな質量損失があり、多層カーボンナノチューブの質量百分率は90wt%から10wt%に減少する。これにより、カーボンナノチューブが二つのガスで酸化され且つ改質されると同時にその質量が大きく減少するために、本実施例における炭酸ガスの酸化温度は900 に設定され、空気の酸化温度は550 に設定される。

[0028]

図8において、三つの曲線は、未処理の多層カーボンナノチューブ、炭酸ガスで酸化された多層カーボンナノチューブ及び空気で酸化された多層カーボンナノチューブそれぞれのラマンスペクトルを表す。ここで、Dピークの強度の相対値は、 sp^3 炭素原子の数量を表す。すなわち、多層カーボンナノチューブの6員環構造が破壊される。6員環構造が破壊されるところは酸化サイトであってもよい。 $Gピークの強度の相対値は、<math>sp^2$ 炭素原子の数量を表す。すなわち、多層カーボンナノチューブの6員環構造は完全であり、破壊されない。図8に示すように、未処理の多層カーボンナノチューブの強度 I_D/I_G 比値は1.204であり、空気で酸化された多層カーボンナノチューブの強度 I_D/I_G

10

20

30

40

 $_{\rm G}$ 比値は 0 . 6 3 6 ${\rm c}$ ${\rm f}$ ${\rm f$

[0029]

図9において、三つの曲線は、未処理の多層カーボンナノチューブ、炭酸ガスで酸化さ れた多層カーボンナノチューブ及び空気で酸化された多層カーボンナノチューブそれぞれ の赤外吸収スペクトルを表す。図9に示すように、多層カーボンナノチューブの管壁が剥 離される位置で、炭素・酸素単結合の官能基の数が増加し、炭素・酸素二重結合の官能基 の数が増加しないが、元のカーボンナノチューブに存在する炭素 - 酸素二重結合は消失す る。完全な 6 員環における s p 2 混成炭素原子は、しばしば三つの 結合を介して周囲の 炭素原子に結合される。 結合は周囲の炭素原子と共役を形成する。炭素・酸素単結合に おける炭素原子は、sp³混成炭素原子であってもよく、隣接する三つの炭素原子及び一 つの酸素原子に結合される。これは、炭素・酸素単結合の存在が多層カーボンナノチュー ブの6員環構造を破壊せず、6員環構造はひどくは変形しない可能性があることを意味す る。炭素 - 酸素二重結合における炭素原子は、 s p 3 混成炭素原子であってもよい。炭素 - 酸素二重結合における四つの共有結合は周囲の原子に結合される。少なくとも二つの共 有結合は酸素に結合される。すなわち、炭素原子に結合される結合は二つ以下である。こ れは、完全な6員環では起こり得ない。すなわち、炭素・酸素二重結合が6員環の破壊領 域に現れることを意味する。また、赤外スペクトルから、炭素ガスで酸化されたカーボン ナノチューブは炭素・酸素二重結合を有さないことが分かる。これは、6員環は大きく破 壊されないことを意味する。元の多層カーボンナノチューブと比較して、空気で酸化され た多層カーボンナノチューブには複数のC-O単結合及びC=O二重結合が存在する。炭 素ガスで酸化された多層カーボンナノチューブは、多量のC-O単結合のみを含み、元の 多層カーボンナノチューブのC=O二重結合は炭素ガスによって除去される。

[0030]

図10において、図10における三つの点は、未処理の多層カーボンナノチューブ、炭酸ガスで酸化された多層カーボンナノチューブ及び空気で酸化された多層カーボンナノチューブをそれぞれ試験して得られたゼータ(zeta)電位である。図10に示すように、未処理の多層カーボンナノチューブのゼータ電位はゼロに近く、空気で酸化された多層カーボンナノチューブのゼータ電位は・6.6Vであり、炭酸ガスで酸化された多層カーボンナノチューブの表面は、より多くの負電荷を有する。

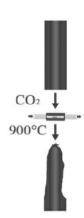
[0031]

本発明により提供される多層カーボンナノチューブの酸化方法は、溶媒を添加することなく、純粋な炭酸ガスを用いることにより、簡単且つ迅速に多層カーボンナノチューブを改質することができる。また、この方法で酸化された多層カーボンナノチューブの表面は連続的に剥離され、孔を生じることなく、且つ多層カーボンナノチューブの表面はC - O 単結合のみを有し、負電荷が均一に分布する。

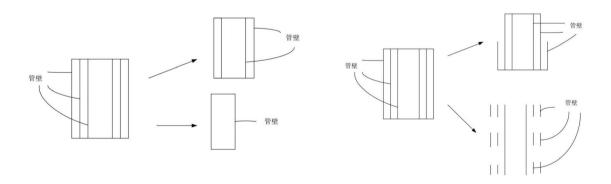
10

20

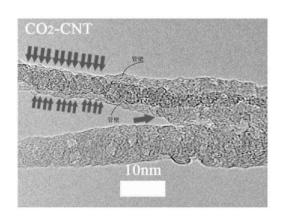


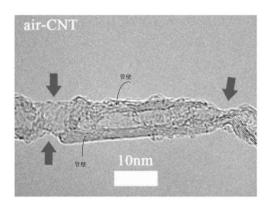


【図3】 【図4】

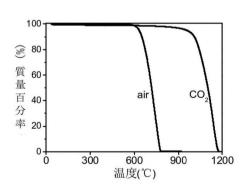


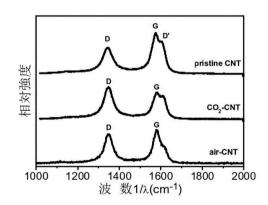
【図5】 【図6】



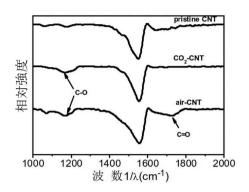


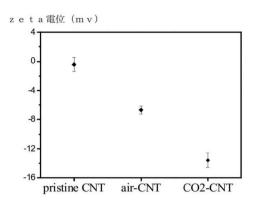
【図7】 【図8】





【図9】 【図10】





フロントページの続き

(72)発明者 王 大濤

中華人民共和国北京市海淀区清華園一号

(72)発明者 王 珂

中華人民共和国北京市海淀区清華園一号

(72)発明者 王 佳平

中華人民共和国北京市海淀区清華園一号

(72)発明者 ハン 守善

中華人民共和国北京市海淀区清華園一号

審査官 高橋 真由

(56)参考文献 特表2003-505332(JP,A)

特開2009-057246(JP,A)

米国特許第05346683(US,A)

特表2005-535550(JP,A)

(58)調査した分野(Int.CI., DB名)

C 0 1 B 3 2 / 0 0 - 3 2 / 9 9 1

B 0 1 J 2 3 / 7 4 5

B 0 1 J 2 3 / 7 5

B 0 1 J 2 3 / 7 5 5

B82Y 40/00